

**Szczegóły PWP**  
**P.427962****INFORMACJE OGÓLNE**

<b>Numer zgłoszenia</b>	P.427962
<b>Nazwa/Tytuł</b>	Warstwa opatrunkowa zbudowana na bazie estrowych pochodnych chityny z dodatkiem biguanidu poliheksametylenowego
<b>Data zgłoszenia</b>	2018-11-29
<b>Klasyfikacja MKP</b>	A61L 15/28 A61L 15/44
<b>Numer prawa wyłącznego</b>	
<b>Status</b>	Postępowanie w toku
<b>Zgłaszający/Uprawniony</b>	CELTHER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Konstanyńów Łódzki, PL
<b>Twórca/Twórcy</b>	SYLWESTER PIASKOWSKI, Konstanyńów Łódzki, PL KAROLINA SKOŁUCKA-SZARY, Łódź, PL

**LINIA CZASU**

<b>Data zgłoszenia</b>	2018-11-29
<b>Data publikacji BUP</b>	2020-06-01
<b>Data płatności za kolejny okres ochrony</b>	2020-11-30

**REPREZENTACJA****Rysunek****SKRÓT OPISU**

<b>Skrót opisu - tekst</b>	Wynalazek dotyczy opatrunkowej zbudowanej na bazie estrowych pochodnych chityny z dodatkiem biguanidu poliheksametylenowego (PHMB). PHMB dodawany jest w trakcie procesu technologicznego wytwarzania warstwy opatrunkowej, poprzez jego rozpuszczenie w wodzie i dodanie przy ciągłym mieszaniu do roztworu estrowej pochodnej chityny rozpuszczonej w rozpuszczalniku organicznym.
<b>Skrót opisu</b>	<a href="https://api-ewyszukiwarka.pue.uprp.gov.pl/api/collection/6be159b4714bb11aec7afb13db1707a6">https://api-ewyszukiwarka.pue.uprp.gov.pl/api/collection/6be159b4714bb11aec7afb13db1707a6</a>

**OSOBY W SPRAWIE**

<b>Zgłaszający/Uprawniony</b>	CELTHER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Konstanyńów Łódzki, PL
<b>Pełnomocnik Zgłaszającego/Uprawnionego, Typ Pełnomocnictwa</b>	
<b>Twórca/Twórcy</b>	SYLWESTER PIASKOWSKI, Konstanyńów Łódzki, PL KAROLINA SKOŁUCKA-SZARY, Łódź, PL

## INFORMACJE PODSTAWOWE

<b>Nazwa/Tytuł</b>	Warstwa opatrunkowa zbudowana na bazie estrowych pochodnych chityny z dodatkiem biguanidu poliheksametylenowego
<b>Tytuł angielski</b>	Dressing layer built on the basis of chitin ester derivatives with the addition of polyhexamethylene biguanide
<b>Data zgłoszenia</b>	2018-11-29
<b>Numer zgłoszenia</b>	P.427962
<b>Data udzielenia prawa</b>	
<b>Numer prawa wyłącznego</b>	
<b>Status</b>	Postępowanie w toku
<b>Data ujawnienia</b>	
<b>Data wygaśnięcia</b>	
<b>Opis patentowy/ochronny</b>	
<b>Opłacone lata ochrony</b>	
<b>Klasyfikacja MKP</b>	A61L 15/28 A61L 15/44

## INFORMACJE DODATKOWE

**Numer zgłoszenia dodatkowego**

**Numer zgłoszenia wydzielonego**

**Wzór po konwersji (numer  
zgłoszenia wzoru użytkowego)**

**Data zgłoszenia PCT**

**Numer zgłoszenia macierzystego**

**Numer zgłoszenia PCT**

**Data płatności za kolejny okres  
ochrony** 2020-11-30

**Oczekiwana kwota płatności** 480.00

**Opis z daty zgłoszenia** <https://api-ewyszukiwarka.pue.uprp.gov.pl/api/pwp/P.427962/file/E101677481468FP1/DESC1>

**Zmieniony opis zgłoszeniowy**

**Zmienione zastrzeżenia  
zgłoszeniowe**

**Zmienione rysunki zgłoszeniowe**

**Rysunki zgłoszeniowe**

**Dodatkowe prawo ochronne**

**Numer zgłoszenia głównego**

**Patent związany - typ patentu  
związanego**

**Sprawozdanie o stanie techniki** <https://api-ewyszukiwarka.pue.uprp.gov.pl/api/pwp/P.427962/file/E1016D484056C8P1/RAPORT>

**Klasyfikacja CPC**

**Zastrzeżenia z daty zgłoszenia** <https://api-ewyszukiwarka.pue.uprp.gov.pl/api/pwp/P.427962/file/E101677481468FP1/CLMS1>

## PIERWSZEŃSTWO

**Pierwszeństwo konwencyjne**

**Pierwszeństwo - data  
pierwszeństwa**

**Pierwszeństwo z wystawy**

## PUBLIKACJE

<b>Kod rodzaju dokumentu</b>	A1
<b>Publikacja BUP - kod publikacji</b>	A1
<b>Data publikacji BUP, numer BUP, sekcja publikacji</b>	2020-06-01, 12/2020, P003 - Zgłoszenia wynalazków lub wzorów użytkowych
<b>Data publikacji BUP</b>	2020-06-01
<b>Numer BUP</b>	12/2020
<b>Data publikacji WUP, numer WUP, sekcja publikacji</b>	
<b>Data publikacji WUP</b>	
<b>Numer WUP</b>	
<b>Publikacja PCT - data publikacji PCT</b>	
<b>Publikacja PCT - numer publikacji PCT</b>	
<b>Dokumenty cytowane w sprawozdaniu o stanie techniki</b>	

## LINKI DO WYSZUKIWAREK

<b>Espacenet (dla numerów zgłoszeń poniżej 100000 należy w Espacenet w polu zapytania usunąć zera na początku numeru)</b>	<a href="https://worldwide.espacenet.com/patent/search?q=ap%3DPL427962%2A">https://worldwide.espacenet.com/patent/search?q=ap%3DPL427962%2A</a>
<b>eRejestr</b>	<a href="https://eprofil.pue.uprp.gov.pl/public/registry/view/">https://eprofil.pue.uprp.gov.pl/public/registry/view/</a>